

ABM-USA, Inc.  
Photolithographic Products

# MASKE HİZALAYICI



**made in USA**



## ABM/6/350/NUV/DCCD/M

- Güç kaynağı ve lamba gücü: 350W (ops. 500W - 1000W)
- Maksimum wafer/substrate boyutu: 6 inc.
- Işık kaynağı: Near UV (ops. Deep UV)
- Görüntüleme: Single/Split-field Dual CCD kamera
- Manuel sistem

## ABM/6/350/NUV/DCCD/BSV/M

- Güç kaynağı ve lamba gücü: 350W (ops. 500W - 1000W)
- Maksimum wafer/substrate boyutu: 6 inc.
- Işık kaynağı: Near UV (ops. Deep UV)
- Görüntüleme: Single/Split-field Dual CCD kamera
- BackSide Visible sistem
- Manuel sistem



## ABM/6/350/NUV/SFM/M

- Güç kaynağı ve lamba gücü: 350W (ops. 500W - 1000W)
- Maksimum wafer/substrate boyutu: 6 inc.
- Işık kaynağı: Near UV (ops. Deep UV)
- Görüntüleme: Single/Split-field mikroskop
- Manuel sistem



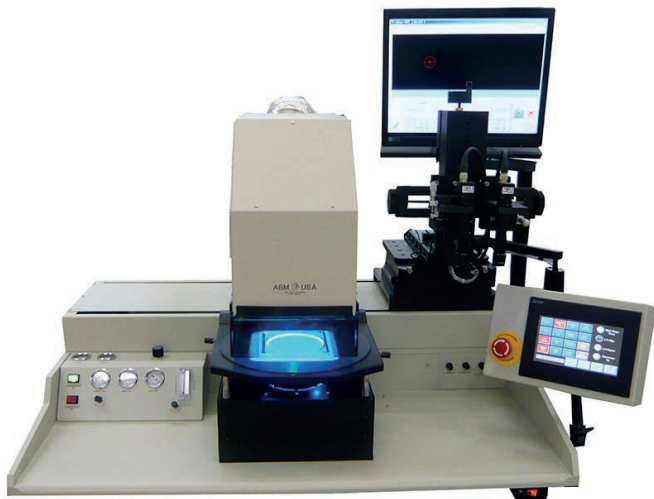


## ABM/6/350/NUV/SFM/BSV/M

- Güç kaynağı ve lamba gücü: 350W (ops. 500W - 1000W)
- Maksimum wafer/substrate boyutu: 6 inc.
- Işık kaynağı: Near UV (ops. Deep UV)
- Görüntüleme: Single/Split-field mikroskop
- BackSide Visible sistem
- Manuel sistem

## ABM/6/350/NUV/DCCD/SA

- Güç kaynağı ve lamba gücü: 350W (ops. 500W - 1000W)
- Maksimum wafer/substrate boyutu: 6 inc.
- Işık kaynağı: Near UV (ops. Deep UV)
- Görüntüleme: Single/Split-field Dual CCD kamera
- Semi-Auto sistem



## ABM/6/350/NUV/DCCD/SA-AA

- Güç kaynağı ve lamba gücü: 350W (ops. 500W - 1000W)
- Maksimum wafer/substrate boyutu: 6 inc.
- Işık kaynağı: Near UV (ops. Deep UV)
- Görüntüleme: Single/Split-field Dual CCD kamera
- Auto-Alignment ile Semi-Auto sistem



## ABM/8/500/NUV/DCCD/M

- Güç kaynağı ve lamba gücü: 500W (ops. 350W - 1000W)
- Maksimum wafer/substrate boyutu: 8 inc.
- Işık kaynağı: Near UV (ops. Deep UV)
- Görüntüleme: Single/Split-field Dual CCD kamera
- Manuel sistem

## ABM/8/500/NUV/DCCD/SA

- Güç kaynağı ve lamba gücü: 500W (ops. 350W - 1000W)
- Maksimum wafer/substrate boyutu: 8 inc.
- Işık kaynağı: Near UV (ops. Deep UV)
- Görüntüleme: Single/Split-field Dual CCD kamera
- Semi-Auto sistem



## ABM/6/500/NUV/DCCD/FA

- Güç kaynağı ve lamba gücü: 500W (ops. 350W - 1000W)
- Maksimum wafer/substrate boyutu: 6 inc.
- Işık kaynağı: Near UV (ops. Deep UV)
- Görüntüleme: Single/Split-field Dual CCD kamera
- Fully-Auto sistem

